



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته فیزیک (حالت جامد)

گروه فیزیک

عنوان پایان نامه:

بررسی خواص نوری چاه کوانتومی تحت تأثیر میدان‌های

لیزری، مغناطیسی و الکتریکی خارجی

لیلا محمدی ناصر آباد

استاد راهنما:

دکتر قاسم رضایی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرسول قرائتی

اسفند ۱۳۹۲

الله أكبر



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

مرکز شیراز

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته فیزیک (حالت جامد)

گروه فیزیک

عنوان پایان نامه:

بررسی خواص نوری چاه کوانتومی تحت تأثیر میدان‌های

لیزری، مغناطیسی و الکتریکی خارجی

لیلا محمدی ناصر آباد

استاد راهنما:

دکتر قاسم رضایی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرسول قرائتی

اسفند ۱۳۹۲

تاریخ: ۰۷/۱۲/۹۲

شماره: ۰۵/۱۶۲۷۵

پیوست:



دانشگاه پیام نور شیراز
باسمه تعالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه پیام نور استان فارس

صور تجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم لیلا محمدی ناصرآباد دانشجوی رشته فیزیک گرایش حالت جامد به شماره دانشجویی ۹۰۰۱۰۹۲۴۰ با عنوان:

" بررسی خواص نوری چاه کوانتومی تحت تاثیر میدان های لیزری، مغناطیسی و الکتریکی خارجی "

با حضور هیات داوران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳ در محل ساختمان غدیر دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد و هیات داوران پس از بررسی، پایان نامه مذکور را شایسته نمره به عدد ۱۸.۷ به حروف با درجه تشخیص داد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	هیات داوران	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه	امضاء
۱	دکتر قاسم رضایی	راهنما	استادیار	یاسوج	
۲	دکتر عبدالرسول قرآنی جهرمی	مشاور	دانشیار	پیام نور شیراز	
۳	دکتر رضا خرداد	داور	استادیار	یاسوج	
۴	امیر اکبری	نماینده تحصیلات تکمیلی	مربی	پیام نور شیراز	

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور شیراز

شیراز- شهرک گلستان، بلوار دهخدا
قبل از نمایندگی بین المللی
تلفن: ۰۷۱۱ - ۶۲۲۲۲۵۵
دورنگار: ۰۷۱۱ - ۶۲۲۲۲۴۹
صندوق پستی: ۱۳۶۸ - ۷۱۹۵۵
www.spnu.ac.ir
Email: admin@spnu.ac.ir

اینجانب **لیلا محمدی ناصرآباد** دانشجوی ورودی سال ۹۰/۷. مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک -حالت جامد گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر ، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود .

دانشجو تائید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است .

نام و نام خانوادگی دانشجو **لیلا محمدی ناصرآباد**

تاریخ و امضاء ۹۲،۱۲،۲۰

اینجانب **لیلا محمدی ناصرآباد** دانشجوی ورودی سال مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک -حالت جامد گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب ، و ... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما ، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله ، کتاب ، و ... و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم .

نام و نام خانوادگی دانشجو **لیلا محمدی ناصرآباد**

تاریخ و امضاء ۹۲،۱۲،۲۰

کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه مطعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .

ماه و سال

اسفند ۱۳۹۲

تقدیم بابوسه بردستان پدرم: به او که نمی دانم از بزرگیش بگویم یا سخاوت، سکوت، مهربانی و...

تقدیم به ماد عزیزتر از جانم: مادرم دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج و وجودش برایم همه مهر.

تقدیم به همسر من: که سایه مهربانش سایه ساز زندگیم است.

تقدیم به خواهرانم: که وجودشان شادی، بخش و صفایشان مایه آرامش من است.

تقدیم به برادرانم: که وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.

تقدیم به فرزندانم: که وجودش برایم یکی از لطاف خداوند بزرگ است.

سپاسگزاری

سپاس خداوندی را که دهنده‌ی بی منت است. او بنده‌اش را به زیور علم آراست و چراغ معرفتش را در دل عالمیان روشن ساخت. سپاس و ستایش مرخدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. او که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه‌ی زندگیست.

در ابتدا از پدر و مادر عزیزم سپاسگزارم.

پروردگارا: نمی‌توانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دست‌های پینه بسته‌شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه‌های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم. نمی‌توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم وظیفه‌ی خود می‌دانم که اردت قلبی خود را به استاد علم و اخلاقم و سپاس خود را در وصف استاد بزرگواریم آقای دکتر قاسم رضایی آشکار نمایم، که هر چه گویم، کم گفته‌ام از شما استاد گرامی که همواره با صبر و بصیرت خویش من را در انجام هرچه بهتر این پژوهش همراهی کرده‌اید سپاسگزارم و خداوند منان را به خاطر این توفیق شاکرم و از درگاه او برای شما و خانواده‌تان سلامتی و سعادت آرزومندم. و از استاد مشاور گرامی‌ام مدیر گروه محترم فیزیک دانشگاه پیام نور آقای دکتر عبدالرسول قرائتی کمال تشکر را دارم. صبر و سختی‌های ایشان در گروه فیزیک و اخلاق نیک این بزرگواری گویی برایم در زندگی خواهد بود.

چکیده

توسط : لیلا محمدی ناصرآباد

بررسی خواص نوری چاه کوانتومی تحت تأثیر میدان های لیزری، مغناطیسی و الکتریکی خارجی

چاه کوانتومی، یکی از سیستم های کوانتومی نیم رسانا است که در آن حرکت حامل های بار در یک راستا محدود و در دو راستای دیگر آزاد می باشد. محدودیت کوانتومی یک بعدی در این ساختارها باعث گسستگی ترازهای انرژی شده و ویژگی های الکترونی و نوری جدیدی که در مواد کپه ای وجود ندارد را تولید می نماید. علاوه بر این، به علت کاربرد گسترده چاه های کوانتومی نیم رسانا در ساخت قطعات الکترونی، اپتوالکترونی، لیزرهای نیم رسانا، رایانه های کوانتومی و دیودهای نورگسیل، مطالعه ویژگی های الکترونی و نوری این سیستم کوانتومی و تاثیر عوامل خارجی بر این ویژگی ها ضروری به نظر می رسد. از این روی، در این پایان نامه یک چاه کوانتومی نیم رسانا را در نظر گرفته و با حل معادله شرودینگر در مختصات دکارتی، ترازهای انرژی الکترون محبوس در چاه کوانتومی را تحت تأثیر میدان های مغناطیسی، الکتریکی و لیزری مورد مطالعه قرار می دهیم. در ادامه با داشتن ویژه توابع و ویژه مقادیرهای انرژی، تغییرات ضرایب جذب، شکست و همچنین ضریب همسوسازی نوری ناشی از گذار بین زیرنوارهای چاه کوانتومی مورد نظر را محاسبه می نماییم. بدین منظور با استفاده از ماتریس چگالی و روش تکرار، تغییرات ضرایب جذب، شکست و ضریب همسوسازی نوری را بررسی نموده و تأثیر اندازه چاه و میدان های الکتریکی، مغناطیسی و لیزری را بر این ویژگی - های نوری مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نه تنها اندازه چاه بلکه عوامل خارجی از قبیل میدان های مغناطیسی، الکتریکی و لیزری تاثیر قابل توجهی بر ساختار الکترونی و ویژگی های نوری چاه کوانتومی دارند.

کلید واژه : خواص نوری، چاه کوانتومی، میدان لیزری، میدان های مغناطیسی و الکتریکی.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	فصل اول مقدمه
۱-۱	۱-۱ نانو الکترونیک
۴	۲-۱ نانو در طبیعت
۵	۳-۱ آشنایی با نانو
۶	۴-۱ ساختارهای کوانتومی
۶	۱-۴-۱ نقاط کوانتومی
۷	۲-۴-۱ کوانتوم
۸	۳-۴-۱ چاه کوانتومی
۹	۵-۱ سلولهای خورشیدی چاه کوانتومی
۱۰	۶-۱ تاریخچه نانو تکنولوژی
۱۳	فصل دوم بررسی ترازهای انرژی ساختارهای کوانتومی محدود
۱۳	۱-۲ مقدمه
۱۳	۲-۲ دسته بندی مواد جامد
۱۵	۳-۲ ساختار بلوری نیم رسانا
۱۵	۴-۲ تقریب جرم مؤثر
۱۸	۵-۲ نوارهای انرژی نیم رساناها
۱۸	۲-۵-۱ نیم رساناهای گاف مستقیم و نیم رساناهای گاف غیرمستقیم

۱۹	۲-۶ چگالی حالات نیم‌رسانای حجمی.....
۲۲	۲-۷ ساختارهای کوانتومی و برآمدگی انرژی.....
۲۶	۲-۷-۱ طیف انرژی ساختارهای دوبعدی: چاه‌های کوانتومی.....
۲۷	۲-۷-۲ حرکت در صفحه.....
۲۹	۲-۷-۳ طیف انرژی ساختارهای تک بعدی: سیم‌های کوانتومی.....
۳۱	۲-۷-۴ طیف انرژی ساختارهای صفر بعدی: نقطه کوانتومی.....
۳۳	۲-۸ نتیجه گیری.....
۳۴	فصل سوم چاه کوانتومی نیم‌رسانا
۳۴	۳-۱ حل معادله شرودینگر در ساختار چاه کوانتومی نیم‌رسانا.....
۳۴	۳-۱-۱ محدودیت کوانتومی.....
۳۷	۳-۱-۲ چاه نامحدود.....
۴۰	۳-۱-۳ حرکت در صفحه.....
۴۲	۳-۲ چاه محدود با جرم ثابت.....
۴۷	۳-۳ عدم تطابق جرم مؤثر در اتصالات چندگانه.....
۵۱	۳-۴ مطالعه‌ی خواص الکترونی چاه کوانتومی در حضور میدان‌های مغناطیسی، الکتریکی و لیزری ۵۱
۵۱	۳-۴-۱ مقدمه.....
۵۱	۳-۴-۲ حل معادله‌ی شرودینگر چاه کوانتومی.....
۵۳	۳-۵ محاسبه ویژه‌مقادیر و ویژه‌حالتها ی چاه کوانتومی در حضور میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی و لیزری.....
۵۴	۳-۶ محاسبات عددی و نتایج.....

۵۷.....	۳-۷ نتیجه گیری
۵۹.....	فصل چهارم بررسی خواص نوری خطی و غیر خطی چاه کوانتومی
۵۹.....	۴-۱ مقدمه.....
۵۹.....	۴-۲ پدیده‌های خطی و غیر خطی.....
۶۰.....	۴-۲-۱ ضرایب جذب و شکست نوری.....
۶۲.....	۴-۲-۲ ضریب همسوسازی نوری و تولید هماهنگ مرتبه دوم.....
۶۳.....	۴-۲-۳ تولید هماهنگ مرتبه سوم.....
۶۴.....	۴-۳ تحول زمانی ماتریس چگالی.....
۶۷.....	۴-۴ حل معادله تحول زمانی ماتریس چگالی با استفاده از روش اختلال.....
۶۹.....	۴-۵ محاسبه خواص نوری چاه کوانتومی.....
۷۰.....	۴-۵-۱ محاسبه پذیرفتاری خطی با استفاده از ماتریس چگالی.....
۷۱.....	۴-۵-۲ محاسبه پذیرفتاری غیر خطی مرتبه دوم.....
۷۵.....	۴-۵-۳ محاسبه پذیرفتاری غیر خطی مرتبه سوم به کمک ماتریس چگالی.....
۸۱.....	۴-۶ محاسبات عددی و نتایج.....
۸۱.....	۴-۶-۱ جداول مربوط به محاسبات عددی.....
۸۱.....	۴-۶-۱-۱ بررسی تاثیر میدان لیزری بر ویژگی‌های نوری چاه کوانتومی.....
۸۴.....	۴-۶-۱-۲ بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص نوری چاه کوانتومی.....
۸۶.....	۴-۶-۱-۳ بررسی تاثیر میدان الکتریکی خارجی بر خواص نوری چاه کوانتومی.....
۸۹.....	۴-۶-۱-۴ بررسی تغییرات طول چاه بر خواص نوری چاه کوانتومی.....
۹۲.....	۴-۷ نتیجه گیری.....

۹۳ فصل پنجم نتایج و پیشنهادات
۹۳ ۵-۱ نتایج
۹۴ ۵-۲ پیشنهادات
۹۵ مراجع

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱ شکلی از نقاط کوانتومی و بستگی رنگ‌ها به سایزها ۷
- شکل ۲-۱ سطح مقطع مستطیلی بینهایت عمیق برای سیم کوانتومی ۷
- شکل ۳-۱ چاه کوانتومی تک گانه ۸
- شکل ۴-۱ سلول خورشیدی چاه کوانتومی ۱۰
- شکل ۱-۲ ترازهای انرژی نوارهای ظرفیت و رسانش نارسانا، نیمرسانا و رسانا (به ترتیب از راست به چپ) ۱۵
- شکل ۲-۲ نمودار نوار ظرفیت و رسانش با گاف نواری مستقیم و غیر مستقیم ۱۹
- شکل ۳-۲ نمایش ساختار نواری الف) گالیم آرسناید ب) ژرمانیم ۱۹
- شکل ۱-۳ یک طرح ساده از چاه کوانتومی از جنس گالیم-آرسناید ۳۴
- شکل ۲-۳ نمایی از سیم‌های کوانتومی ۳۵
- شکل ۳-۳ یک سیم تک گانه و نمای گسترده برای نشان دادن شماتیک درجه آزادی در تکانه الکترون ۳۶
- شکل ۴-۳ یک ستون ایستاده تک گانه شامل نقطه کوانتومی و یک نمای گسترده که بطور شماتیک حذف همه‌ی درجات آزادی تکانه‌ی الکترون را نشان می‌دهد ۳۷
- شکل ۵-۳ نمای شماتیکی از شکل هرمی نقاط کوانتومی خود مونتاژ در سیستم‌های با عدم تطابق شبکه ۳۷
- شکل ۶-۳ محدودیت پتانسیل چاه نامحدود یک بعدی ۳۸
- شکل ۷-۳ اولین مقادیر سه سطح انرژی عرض چاه برای یک الکترون در یک چاه پتانسیل نامحدود ۳۹
- GaAs ۳۹
- شکل ۸-۳ ساختار لایه‌های $GaAs / Ga_{1-x}Al_xAs$ ، و حرکت یک بار در صفحه ۴۰
- شکل ۹-۳ شکل نشان داده شده حرکت خمیده $k_{x,y}$ ، در صفحه و ساختار زیرباند ۴۲
- شکل ۱۰-۳ جواب‌هایی برای چاه پتانسیل محدود ۴۲
- شکل ۱۱-۳ تصویری از f به عنوان تابعی از E ، برای جواب‌های پاریده زوج که $l_0 = 100^0 A$ ۴۵
- $V = 1000 meV$ و $m^* = 0.067 m_0$ ۴۵

شکل ۳-۱۲ سطح‌های انرژی در یک چاه کوانتومی تک گانه‌ی $GaAs$ با جرم مؤثر ثابت

۴۶ $V = 1000meV$ و $m^* = 0.067m_0$

شکل ۳-۱۳ ویژه تابع‌های $\psi(z)$ ، برای سه تا از اولین سطوح انرژی چاه $GaAs$ ، $200^0 A$ شکل (۳-)

۴۷ (۱۲)

شکل ۳-۱۴ انرژی حالت پایه‌ی الکترون E_1 ، به عنوان تابعی از عرض l_w چاه $GaAs$ ، احاطه شده

باسبدهای $Ga_{1-x}Al_xAs$ ، محاسبه شده برای هردو مدل جرم ثابت و جرم متفاوت سد برای طیف

وسیع‌ی از غلظت آلیاژ سد $x = (0.1, 0.2, 0.3, 0.4)$ ۴۹

شکل ۳-۱۵ تفاوت انرژی $E_1(m^*(z)) - E_1(m^* = \text{constant}) = \Delta E_1$ برای ساختارهای نشان داده

در شکل ۳-۱۴ ۵۰

شکل ۳-۱۶ پتانسیل داخل چاه V_e و خارج چاه صفر ۵۲

شکل ۳-۱۷ تغییرات انرژی نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی ۵۵

شکل ۳-۱۸ تأثیر میدان لیزری بر روی طیف انرژی چاه کوانتومی ۵۶

شکل ۳-۱۹ تأثیر میدان الکتریکی بر روی طیف انرژی چاه کوانتومی ۵۶

شکل ۳-۲۰ تأثیر اندازه بر ترازهای انرژی چاه کوانتومی ۵۷

شکل ۴-۱ تولید هماهنگ مرتبه دوم و نمودار ترازهای انرژی آن ۶۲

شکل ۴-۲ تولید هماهنگ مرتبه سوم و نمودارهای ترازهای انرژی مربوط به آن ۶۴

شکل ۴-۳: نمودارهای فاینمن برای فرایندهای غیر خطی مرتبه‌ی سوم. الف) ترکیب چهار موج، ب)

تولید هماهنگ مرتبه‌ی سه، پ) اثر کر، و) اثر رامان واداشته ۷۶

شکل ۴-۴ تغییرات ضرایب جذب الف) خطی و غیر خطی و کل و تغییرات ضرایب شکست ب)

خطی و غیر خطی و کل به ازای $F = 15(kv/cm)$ ، $\gamma = 1.5$ و $V_0 = 50R_y^*$ مقادیر مختلف پارامتر

لیزری α ۸۳

شکل ۴-۵ تغییرات ضریب همسوسازی نوری بر حسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای،

۸۳ $V_0 = 50R_y^*$ و $\gamma = 1.5$ ، $F = 15(kv/cm)$ مقادیر مختلف پارامتر لیزری.

- شکل ۴-۶ تغییرات ضرایب جذب (الف) و شکست (ب) خطی، غیرخطی و کل برحسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای $F = 15(\frac{kV}{cm})$ ، $\alpha = 0.1nm$ و $V_0 = 50R_y^*$ و مقادیر مختلف میدان مغناطیسی. ۸۵
- شکل ۴-۷ تغییرات ضریب همسوسازی نوری برحسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای $F = 15(\frac{kV}{cm})$ ، $\alpha = 0.1nm$ و $V_0 = 50R_y^*$ و مقادیر مختلف میدان مغناطیسی. ۸۶
- شکل ۴-۸ تغییرات ضرایب جذب (الف) و شکست (ب) خطی، غیرخطی و کل، برحسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای $\gamma = 1.5$ و $V_0 = 50R_y^*$ و $\alpha = 0.1nm$ و مقادیر مختلف میدان الکتریکی خارجی. ۸۸
- شکل ۴-۹ تغییرات ضریب همسوسازی نوری برحسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای $\gamma = 1.5$ و $V_0 = 50R_y^*$ و $\alpha = 0.1nm$ و مقادیر مختلف میدان الکتریکی خارجی. ۸۹
- شکل ۴-۱۰ انرژی گذار و عامل ساختار مربوط به گذار بین زیر نوارهای چاه کوانتومی به ازای $F = 15(\frac{kV}{cm})$ و $\alpha = 0.1nm$ و $V_0 = 50R_y^*$ و $\gamma = 1.5$ و مقادیر مختلف طول چاه. ۹۱
- شکل ۴-۱۱ تغییرات ضریب همسوسازی نوری برحسب تابعی از انرژی فوتون فرودی، به ازای $F = 15(\frac{kV}{cm})$ ، $\alpha = 0.1nm$ ، $V_0 = 50R_y^*$ و $\gamma = 1.5$ و مقادیر مختلف طول چاه. ۹۱

فهرست جداول

- جدول ۱-۲: پارامترهای مربوط به $GaAs$ و $AlAs$ ۲۶
- جدول ۱-۳: تعداد درجات آزادی D_f در حرکت الکترون، همراه با محدودیت ابعادی D_e برای چهار سیستم ابعادی اصلی. ۳۵
- جدول ۱-۴: انرژی گذار و عامل ساختار مربوط به گذار بین زیرنوارهای چاه کوانتومی به ازای $F = 15 (\frac{kV}{cm})$ و $\gamma = 1.5$ و $V_0 = 50R_y^*$ و مقادیر مختلف پارامتر لیزری α ۸۲
- جدول ۲-۴: انرژی گذار و عامل ساختار مربوط به گذار بین زیرنوارهای چاه کوانتومی به ازای $F = 15 (\frac{kV}{cm})$ ، $\alpha = 0.1nm$ و $V_0 = 50R_y^*$ و مقادیر مختلف میدان مغناطیسی ۸۴
- جدول ۳-۴: انرژی گذار و عامل ساختار مربوط به گذار بین زیرنوارهای چاه کوانتومی به ازای $\gamma = 1.5$ و $V_0 = 50R_y^*$ و $\alpha = 0.1nm$ و مقادیر مختلف میدان الکتریکی خارجی. ۸۷
- جدول ۴-۴: انرژی گذار و عامل ساختار مربوط به گذار بین زیرنوارهای چاه کوانتومی به ازای $F = 15 (\frac{kV}{cm})$ ، $\alpha = 0.1nm$ و $V_0 = 50R_y^*$ و $\gamma = 1.5$ و مقادیر مختلف طول چاه ۹۰

۱ فصل اول مقدمه

۱-۱ نانو الکترونیک

تعاریف مؤثر زیادی از فناوری نانو وجود دارد که از آن‌ها می‌توان تفسیرهای متعددی ارائه نمود. یکی از این تعاریف به شرح زیر می‌باشد. مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر از صد نانومتر برای بدست آوردن ویژگی‌ها و عملکردهای وابسته به اندازه. برای درک بهتر مقیاس نانومتر کافی است بدانیم که اندازه ده اتم هیدروژن در کنار هم حدود یک نانومتر است و عرض یک رشته دی ان ای^۱، حدود دو نانومتر می‌باشد. تعاریف دیگری نیز از فناوری نانو موجود می‌باشد. فناوری نانو به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که به بررسی قطعات و ذرات با ابعاد و اندازه‌های اتمی، مولکولی و سوپر مولکولی می‌پردازند. این ذرات ابعادی بطول تقریبی یک تا صد نانومتر دارند. فناوری نانو به فناوری‌هایی می‌پردازد که بدلیل اندازه بسیار کوچک قطعات مورد کاربرد، بتوانند مواد، ابزار و سیستم‌هایی با خصوصیات و عملکرد جدید بنیادی ایجاد نموده و آن‌ها را بکار گیرند. در تعریفی دیگر می‌توان گفت فناوری نانو، علم کنترل، اندازه‌گیری و دستکاری مواد در ابعاد نانو است به گونه‌ای که بتوان خواص و وظیفه‌مندی آن‌ها را به شکل دلخواه تغییر داد. بدلیل اینکه تعریف اول دربرگیرنده تعاریف دیگر از فناوری نانو نیز می‌باشد، در ادامه به توضیح در مورد هر یک از اجزای آن تعریف می‌پردازیم. الف) مهندسی هدفمند: هدف از گنجاندن این بخش در تعریف فناوری نانو، حذف مواد و ابزارهایی است که ابعاد نانومتری داشته ولی بصورت هدفمند طراحی نشده و بصورت تصادفی ایجاد شده‌اند. بسیاری از مواد با ابعاد نانومتری وجود دارند که برای این منظور طراحی نشده‌اند. فهمیدن اینکه این مواد ابعاد (طول، عرض یا ارتفاع) کمتر از صد نانومتر دارند، دهه‌ها یا قرن‌ها بعد و همزمان با ظهور میکروسکوپ‌های جدید روی داده است. به عنوان مثال، "جام لیکروس" یک ظرف یونانی ساخته شده از شیشه می‌باشد که ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است و اکنون در موزه انگلستان در لندن نگهداری می‌شود. زمانی که این جام در نور معمولی قرار دارد، سبز دیده می‌شود اما زمانی که نور سفید مستقیماً از آن عبور داده شود، رنگ آن قرمز روشن به نظر می‌آید. این

^۱ DNA

خاصیت بدلیل نانو ذرات طلا و نقره‌ای است که به صورت غیر عمدی هنگام پخت این جام توسط یونانیان قدیم، درون آن قرار داده شده‌اند. آنها نانو ساختارها را قرن‌ها قبل بکار می‌بردند اما هیچ چیز را بصورت هدفمند مهندسی نمی‌کردند. در حقیقت یافته‌های باستان شناسی مبنی بر عدم موفقیت در ساخت مجدد این جام، این فرضیه را تایید می‌کند که ساخت این جام تنها یک اتفاق خوشایند بوده است. آنچه بطور روشن در فناوری نانو، جدید می‌باشد، مهندسی هدفمند برای بدست آوردن ویژگی‌های وابسته به اندازه می‌باشد. ب) مقیاس کمتر از صد نانومتر: این حد مرزی بیان شده به هیچ وجه یک قانون غیر قابل تغییر نیست. این مقدار، تنها به عنوان یک تعبیر برای نقطه‌ای است که در آن ویژگی‌های مواد (به شکل وابسته به اندازه) به دلیل اثرات کوانتومی، افزایش بسیار زیاد در مساحت سطحی، یا اثرات دیگری که خودشان را تنها در مقیاس نانو نشان می‌دهند، تغییر می‌یابد. هدف اصلی این بخش از تعریف، حذف میکروسیستم‌ها از این فناوری می‌باشد. میکروسیستم‌ها بخش‌های مطلوبی از فناوری نوین را در بر می‌گیرند ولی شامل ابزارهایی هستند که اندازه آنها بزرگتر از مقیاس نانو بوده و به غیر از ویژگی‌هایی که در سیستم‌های بزرگتر دیده می‌شوند، خواص وابسته به اندازه از خود بروز نمی‌دهند. مناسب‌تر است که این سیستم‌ها را به جای منسوب نمودن به کاربردهای فناوری نانو، به صورت بخشی خاص از صنعت نیمه هادی به حساب بیاوریم. ج) ویژگی‌ها و عملکردهای وابسته به اندازه: این بخش، اصلی‌ترین قسمت تعریف می‌باشد. کاربردهای فناوری نانو، شامل مواد و ساختارهایی می‌باشند که نه تنها کوچک بوده، بلکه متفاوت نیز هستند. هدف این بخش از تعریف، حذف کارهای بسیار جالب مربوط به کوچک‌سازی می‌باشد که منجر به ساختارهای با مقیاس نانو می‌گردند اما هیچ تغییر وابسته به تغییر اندازه در ویژگی‌های آنها ایجاد نمی‌شود. به عنوان مثال، تراشه‌های پنتیوم ۴ را که توسط شرکت اینتل از فوریه ۲۰۰۴ به بازار عرضه شده‌اند و دارای سیم‌هایی به قطر تنها ۹۰ نانومتر هستند، در نظر بگیرید. این فناوری دو بخش اول تعریف فناوری نانو را دارد زیرا این ساختارها بصورت هدفمند مهندسی شده و دارای ابعاد زیر صد نانومتر می‌باشند. اما ویژگی‌های وابسته به اندازه را از خود بروز نمی‌دهند. این مدارات دقیقاً به همان روش مشابه تراشه‌هایی با ابعاد مشخصه ۱۳۰ و یا ۱۸۰ نانومتر که از قبل مورد استفاده بودند، عمل می‌کنند. آنها با استفاده از فرایندهای لیتوگرافی نوری خشک که تولید کنندگان نیمه هادی‌ها به مدت بیش از سه دهه

بکار برده‌اند، ساخته شده‌اند. بدون شک یک مهندس با تجربه نیمه هادی‌ها پاسخ خواهد داد که فناوری مورد استفاده در فرایند تولید مدارات ۹۰ نانومتری بسیار متفاوت می‌باشد و مهندسی بسیار پیشرفته‌ای برای رسیدن به این مقیاس مورد نیاز است. اما او احتمالاً در مورد اینکه در این اندازه مرزی، یک گسستگی مشخص در ویژگی‌های فیزیکی، الکتریکی و یا نوری مدارات دیده می‌شود، بحث نخواهد کرد. در ادامه دو مثال از کاربردهای فناوری نانو بیان می‌شود. الف) موی سخت مصنوعی (شرکت نانوسیس^۱): مارمولک‌ها می‌توانند از دیوار بالا بروند، نه به این دلیل که در کف پاهای خود بادکش‌های مکنده و یا مواد چسبناک دارند، بلکه به این دلیل که کف پاهای آنها از صدها هزار موی کوچک با قطر حدود ۱۰ نانومتر پوشانده شده است. این موهای کوچک بدلیل وجود نیروهای واندروالسی (نیروهای جاذبه الکتروستاتیکی ضعیف میان مواد که تنها در مقیاس نانو خود را بروز می‌دهند) به دیوار یا سقف می‌چسبند. جاذبه میان این موها و دیوار است که باعث می‌شود مارمولک بتواند به دیوار متصل بماند. شرکت مذکور، یک نمونه اولیه برای ارتش ایالات متحده تولید کرده است که در آن نانو سیم‌های سیلیکانی نظم یافته، بر روی سطح دستکشی که توسط یک انسان پوشیده می‌شود، قرار گرفته‌اند و این امکان را ایجاد می‌کنند که فرد بتواند بدون نیاز به کمک، از دیوار بالا برود. ب) حافظه متشکل از نانو لوله‌های کربنی (شرکت نانترو^۲): شرکت نانترو، یک تراشه حافظه ساخته است که از نوعی نانو ماده یعنی نانو لوله کربنی برای ذخیره سازی داده‌ها بهره می‌برد. این حافظه جدید، نسبت به اس رم^۳، دی رم^۴ و حافظه‌های فلش معمولی سریعتر بوده، انرژی کمتری مصرف می‌کند، حرارت کمتری تولید می‌کند و در مقابل تشعشعات مقاوم‌تر می‌باشد. این تراشه از شبکه‌ای از نانو لوله‌های کربنی تک دیواره بهره می‌برد که بر روی پایه‌های فلزی قرار گرفته و بالای یک سری الکترودهایی که بصورت عمود با آنها قرار گرفته‌اند، گسترده شده‌اند. زمانی که بار مخالف، در نانو لوله‌هایی که بر روی دو پایه قرار گرفته‌اند و در الکتروود زیر آنها جریان می‌یابد، نانو لوله‌ها به سمت الکتروود جذب شده و به سمت پایین خم می‌شوند تا در تماس با آن قرار گیرند. این کار منجر به ایجاد یک مقاومت الکتریکی در حوالی نانو لوله می‌شود که نشاندهنده "یک" می‌باشد. اعمال

¹ Nanosys

² Nantero

³ Sram

⁴ Dram

جریان موافق در نانو لوله‌ها و الکترودها موجب می‌شود که نانو لوله‌ها دوباره به حالت اولیه خود بازگردند که این حالت نشاندهنده "صفر" است. زمانی که نانو لوله‌ها با الکترودها تماس پیدا می‌کنند، بدلیل وجود نیروهای واندروالسی که تنها در مقیاس نانو خود را بروز می‌دهند، در تماس با هم باقی می‌مانند که این امر منجر به غیر فرآر بودن حافظه می‌گردد. به همین دلیل، این کاربرد، یک کاربرد فناوری نانو می‌باشد. اگر ساختارهای کربنی با ابعاد میکرومتری (همانند لیاف کربنی) بکار می‌رفت، نیروهای واندروالسی میان این ساختارها و الکترودها قادر به غلبه بر نیروهای مکانیکی که آنها را از هم می‌رانند، نبوده و در نتیجه حافظه کار نمی‌کرد. کاربرد فناوری نانو در تمامی زمینه‌ها بوده و نانو فناوری‌هایی که امروزه توجه بیشتری را در زمینه الکترونیک به خود معطوف کرده‌اند، می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد: (۱) اتوماتای سلولی کوانتومی (۲) منطق فاز تونلی (۳) تونل‌زنی تک الکترونی هر سه مورد فوق بعنوان نامزدهای جایگزینی سی موس^۱ مطرح می‌باشند. بیش از نیم قرن است که صنعت الکترونیک به سمت سیلیکان معطوف شده است و امروزه به مرحله‌ای رسیده است که از لحاظ تجاری و صنعتی تقریباً کامل شده است. از طرفی نانو الکترونیک، تازه پا به عرصه وجود نهاده است و قرار است در آینده نسل بعدی صنعت الکترونیک مطرح گردد. الکترونیک مولکولی دانشی است که مبتنی بر نانو بوده و کاربردهای وسیعی در آینده خواهد داشت. در سال‌های اخیر، اتوماتای سلولی کوانتومی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا طراحی‌ها و شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که اتوماتای سلولی کوانتومی قابلیت‌های زیادی در مقایسه با سی موس خواهد داشت ولی هنوز هم به روشنی معلوم نیست که این فناوری بتواند جایگزین سی موس شود حتی با آنکه بسیاری از مشکلات و موانع ساخت اتوماتای سلولی کوانتومی با گذشت زمان در حال مرتفع شدن می‌باشد [۱].

۲-۱ نانو در طبیعت

نانو درحقیقت از ابتدای حیات به اشکال مختلف در طبیعت وجود داشته است از جمله نانوفوتونیک های موجود در پر طاووس و خاصیت خود تمیز شوندگی در گیاه لوتوس را می‌توان نام برد.

^۱ CMOS